

## **ДИССИПАТИВНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РАСКАЧКА КОЛЕБАНИЙ С АНОМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ В ПЛАЗМЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ПОЛЕ**

*B.П.Силин*

Плазма, находящаяся в сильном высокочастотном поле, в определенных условиях оказывается неустойчивой относительно раскачки потенциального электрического поля. Теория параметрического резонанса в такой плазме предсказывает существование гидродинамической неустойчивости [1] в сравнительно сильных полях при частотах, близких к ленгмюровской частоте электронов и меньших, а также существование кинетической неустойчивости [2], обусловленной высокочастотным чerenковским эффектом на электронах, в неизотермической плазме при частотах внешнего поля, больших электронной ленгмюровской. В настоящем сообщении мы хотели бы указать на существование еще одной неустойчивости, которая по природе своей качественно отличается от рассмотренных в работах [1,2]. Такая неустойчивость может возникать в относительно весьма слабых полях, когда скорость осцилляций электрона мала по сравнению с его тепловой скоростью. Поэтому она не только может быть сравнительно просто экспериментально изучена, но может также привести к новым качественно важным эффектам аномально большого турбулентного поглощения сравнительно слабого высокочастотного электромагнитного поля.

Как это следует из результатов работы [2], при уменьшении частоты внешнего поля и приближении ее к электронной ленгмюровской растет длина волны нарастающих колебаний, а также уменьшается пороговое значение напряженности электрического поля, при которой оказывается возможной кинетическая неустойчивость. Поэтому, интересуясь областью частот внешнего поля  $\omega_0$ , близких к границе области прозрачности плазмы, можно считать длины волн колебаний большими электронного дебаевского радиуса ( $r_{De}$ ) и амплитуды осцилляций электрона во внешнем ВЧ поле ( $r_E$ ). В этих условиях дисперсионное уравнение продольных колебаний плазмы в однородном ВЧ электрическом поле (ср.[1]),

$$0 = D(\omega + i\gamma, \mathbf{k}) = \frac{\epsilon(\omega + i\gamma, \mathbf{k})}{[1 + \delta\epsilon_e(\omega + i\gamma, \mathbf{k})]\delta\epsilon_i(\omega + i\gamma, \mathbf{k})} + \\ + \frac{(kr_E)^2}{4} \frac{\epsilon(\omega_0 + \omega + i\gamma, \mathbf{k}) + \epsilon(-\omega_0 + \omega + i\gamma, \mathbf{k})}{\epsilon(\omega_0 + \omega + i\gamma, \mathbf{k})\epsilon(-\omega_0 + \omega + i\gamma, \mathbf{k})}, \quad (1)$$

для колебаний с малым инкрементом ( $\omega \gg \gamma$ ) дает

$$\left\{ 1 - \frac{1}{2} \gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial \omega^2} \right\} \left[ \frac{1}{\delta\epsilon'_i(\omega, \mathbf{k})} + \frac{1}{1 + \delta\epsilon'_e(\omega, \mathbf{k})} \right] + \\ + \frac{1}{4} (kr_E)^2 \left[ \frac{v_+}{v_-} + \frac{v_-}{v_+} \right] = 0, \quad (2)$$

$$\gamma = \frac{-1}{\Xi} \left\{ \frac{\delta\epsilon''_e(\omega, \mathbf{k})}{[1 + \delta\epsilon'_e(\omega, \mathbf{k})]^2} + \frac{\delta\epsilon''_i(\omega, \mathbf{k})}{[\delta\epsilon'_i(\omega, \mathbf{k})]^2} + \frac{1}{4} (kr_E)^2 \left[ \frac{\delta\epsilon''_e(\omega_0 + \omega, \mathbf{k})}{v_+} + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{\delta\epsilon''_e(-\omega_0 + \omega, \mathbf{k})}{v_-} \right] \right\}. \quad (3)$$

Здесь  $\delta\epsilon'_a(\omega, \mathbf{k})$  и  $\delta\epsilon''_a(\omega, \mathbf{k})$  – действительная и мнимая части парциального вклада частиц сорта  $a$  в продольную диэлектрическую проницаемость  $\epsilon(\omega, \mathbf{k}) = 1 + \delta\epsilon_e(\omega, \mathbf{k}) + \delta\epsilon_i(\omega, \mathbf{k})$ , а

$$v_{\pm} = \epsilon'(\pm\omega_0, \mathbf{k}) \pm \omega \partial\epsilon'(\pm\omega_0, \mathbf{k}) / \partial\omega_0, \quad (4)$$

$$v_{\pm} = [v_{\pm}]^2 + [\epsilon''(\pm\omega_0 + \omega, \mathbf{k}) \pm \gamma \partial\epsilon'(\pm\omega_0, \mathbf{k}) / \partial\omega_0]^2. \quad (5)$$

$$\Xi = -\frac{\partial}{\partial \omega} \left[ \frac{1}{\delta \epsilon'_i(\omega, k)} + \frac{1}{1 + \delta \epsilon'_e(\omega, k)} \right] + \frac{1}{4} (k r_E)^2 \left[ \frac{1}{v_+} - \frac{1}{v_-} \right] \frac{\partial \epsilon'(\omega_0, k)}{\partial \omega_0}. \quad (6)$$

Заметим, что вблизи порога прозрачности  $|\epsilon'(\pm \omega_0, k)| \ll 1$ . Поэтому даже в слабом поле члены  $\sim r_E^2$  в формулах (2), (3), (6) становятся весьма важными. Подобные члены в числителе формулы (3) определяют кинетическую неустойчивость, обусловленную высокочастотным эффектом Черенкова на электронах [2]. В условиях, рассмотренных в работе [2], функция  $\Xi$  положительна. Заметим, что если в формуле (5) можно пренебречь  $v$ , то  $\Xi = -\partial D'(\omega, k)/\partial \omega$ , где  $D'$  – соответствующая действительная часть уравнения (1). Поэтому случай  $\Xi > 0$ , можно называть случаем нормальной дисперсии. Качественно новая возможность возникает в условиях аномальной дисперсии, когда функция  $\Xi$  становится отрицательной. При этом колебания оказываются нарастающими даже в условиях, когда черенковский эффект на электронах при частотах  $\omega \pm \omega_0$  несуществен. Последнее означает, что в формулах (3) и (5) можно опустить  $\epsilon''(\pm \omega_0 + \omega, k)$ .

Рассмотрим простейший случай плазмы в отсутствие столкновений без внешнего магнитного поля. Тогда обсуждаемая нами неустойчивость в широкой области параметров будет иметь место для колебаний с частотой

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{2} \{ [\Delta \omega_0]^2 + \omega_s^2 + ([\Delta \omega_0]^2 - \omega_s^2) \sqrt{1 - \phi} \} + \gamma^2}. \quad (7)$$

Здесь  $\omega_s$  – частота ионно-звуковых колебаний,  $\Delta \omega_0$  – разность  $\omega_0$  и частоты продольных электронных колебаний,

$$\phi = \frac{1}{4} \frac{(k r_E)^2 \omega_{Li}^2 \omega_0 \Delta \omega_0}{\{ [\Delta \omega_0]^2 - \omega_s^2 \}^2}$$

и  $\omega_{Li}$  – ленгмюровская частота ионов. Колебания с частотой (7) имеют место в условиях, когда их фазовая скорость мала по сравнению с электронной тепловой скоростью и велика по сравнению с ионной. Согласно (7),  $\phi < \phi_{kp} = 1$ , поскольку в противном случае возникает гидродинамическая неустойчивость [1]. Для инкремента нарастания колебаний (7), согласно уравнению (3), получаем

$$\gamma = -\frac{2 \gamma_0}{\Xi} = \frac{-1}{\Xi} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left\{ \frac{\omega_{Li}^2}{\omega_{Le}^2} k v_{Te} + \frac{\omega^4}{k^3 v_{Ti}^3} \exp \left( -\frac{\omega^2}{2 k^2 v_{Ti}^2} \right) \right\}, \quad (8)$$

$$\Xi = -\frac{4}{\phi} [\sqrt{1 - \phi} + 1] \left[ \sqrt{1 - \phi} + 0(\gamma^2) \right] \quad (9)$$

Очевидно, что в условиях, когда  $\gamma^2$  мало,  $\Xi < 0$  при  $\phi > 0$ . Поэтому неустойчивость возникает в области прозрачности для поля с частотой  $\omega_0$ . С другой стороны, слагаемое  $\sim \gamma^2$  в формуле (9) становится существенным при приближении  $\phi$  к критическому значению  $\phi_{kp} = 1$ , когда  $\Xi$  убывает, а инкремент значительно возрастает. При этом в окрестности  $\phi = 1$ , где  $\partial D'/\partial \omega$  меняет знак, инкремент становится наибольшим, оставаясь все же меньше частоты  $\omega$ :

$$\gamma_{max} = \frac{\gamma_0}{\sqrt{1-\phi}} \sim |\gamma_0 \{[\Delta \omega_0]^2 - \omega_s^2\}|^{1/3} \quad (10)$$

поскольку при этом

$$\sqrt{1-\phi} |\gamma_0 \{[\Delta \omega_0]^2 - \omega_s^2\}|^{1/3} \sim 1, \quad (11)$$

Заметим, что в этой области  $\Delta \omega_0$  и  $\omega$  близки к ионнозвуковой частоте  $\omega_s$ , а второе возможное решение уравнения (2) близко к (7).

Для возможности пренебрежения высокочастотным эффектом Черенкова на электронах должно быть выполнено неравенство

$$\gamma > \delta \epsilon_e''(\omega_0, k) [\partial \delta \epsilon_e'(\omega_0, k) / \partial \omega_0],$$

которое для  $\phi$ , не близких к единице, дает

$$\begin{aligned} \frac{E^2}{E_T^2} &= E^2 \frac{e^2}{m \omega_0^2 \kappa T} \gg \frac{\omega_0}{\Delta \omega_0} \left\{ 1 - \left[ \frac{\Delta \omega_0}{\omega_s} \right]^2 \right\}^2 \times \\ &\times \frac{1}{k^2 r_{De}^2} \exp \left\{ - \frac{1}{2 k^2 r_{De}^2} \right\}. \end{aligned} \quad (12)$$

Одновременно с этим условием, ограничивающим напряженность электрического поля снизу, можно записать соответствующее условие, характеризующее допустимую область волновых чисел, которое для водородной плазмы дает  $k r_{De} < 0,2$ . Для значений  $\phi$ , близких к единице, напряженности поля, а также допустимая область  $k$  определяются неравенством

$$(\gamma_0 / \omega_0) \gg \sqrt{1-\phi} (k r_{De})^{-3} \exp \left[ - \frac{1}{2} k^{-2} r_{De}^{-2} \right]$$

и соотношением (11). В случае  $E \ll E_T$  это возможно, например, при  $\Delta \omega_0 \approx \omega_s$ . Отметим, что для выполнения этих условий необходима сильная неизотермичность ( $T_e \gg T_i$ ).

В заключение заметим, что особенно богатые возможности для проявления обсуждаемой неустойчивости возникают при наличии постоянного магнитного поля, подобно тому, как это имеет место и для обыч-

ной неустойчивости плазмы в условиях аномальной дисперсии [3]. Следует думать, что аналогичное явление может иметь место и в конденсированных средах.

Физический институт  
им. П.Н.Лебедева  
Академии наук СССР

Поступило в редакцию  
19 января 1968 г.

### Литература

- [1] В.П.Силин. ЖЭТФ, 48, 1679, 1965.
- [2] В.П.Силин. ЖЭТФ, 51, 1842, 1966.
- [3] А.В.Тимофеев, В.И.Пистунович. Сб. Вопросы теории плазмы. под ред. М.А.Леонтovichа, вып.5, Атомиздат, 1967, стр.351.